

# 産業構造審議会知的財産分科会

## 第9回商標制度小委員会

### 議事次第・配布資料一覧

日 時：令和4年9月29日（木）10時00分開会

会 場：特許庁庁舎16階特別会議室＋T e a m s会議室

#### （議事次第）

1. 開会
2. 商標審査の現状について
3. 当面の検討課題について
4. 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について
5. コンセント制度の導入について
6. Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願する際の本国官庁手数料の納付方法の変更について
7. 閉会

#### （配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 商標審査の現状

資料2 当面の検討課題

資料3 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和

参考資料1 「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究」報告書要約版

資料4 コンセント制度の導入

資料5 Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願する際の本国官庁手数料の納付方法の変更